(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-295001

(43)公開日 平成8年(1996)11月12日

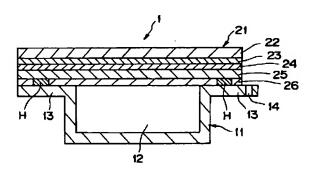
(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所
B 3 2 B	27/00	104		В3	2 B	27/00		104	
								Н	
	7/02	104				7/02		104	
		106						106	
	27/18					27/18		J	
			審查請求	未請求	苗求	項の数 8	FD	(全 11 頁)	最終頁に続く
(21)出願番	 身	特願平7-127297		(71)	出願人	000002	897		
				大日本印			印刷株式会社		
(22)出願日		平成7年(1995)4/			東京都	新宿区	市谷加賀町一	·丁目1番1号	
				(72)	発明者	山下	力也		
						東京都	新宿区	市谷加賀町一	·丁目1番1号
						大日本	印刷株	式会社内	
				(74)	代理人	弁理士	米田	潤三 (外	2名)

(54) 【発明の名称】 蓋材とキャリアテープおよびこれらを用いたテーピング

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 耐熱性キャリアテープと、優れた静電気特性 と透明性を有し、かつ上記キリアテープへの高い接着性 と良好な剥離性を兼ね備えた蓋材と、これらのキャリアテープと蓋材とからなるテービングを提供する。

【構成】 蓋材21に、二軸延伸樹脂層22と、アンチモンをドーピングした酸化スズを表面にコーティングした酸化スズを表面にコーティングした硫酸バリウム粒子を主剤とする導電性微粉末が熱可塑性樹脂に分散されたヒートシーラント層と、このヒートシーラント層と隣接し二軸延伸樹脂層とヒートシーラント層との間に位置し、密度0.915~0.940g/cm³のエチレンーα・オレフィン共重合体30~50重量%と、スチレン50~90重量%とブタジエン50~10重量%とのスチレンーブタジエンブロック共重合体70~50重量%からなる樹脂組成物により形成された中間層とを備えさせる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 二軸延伸樹脂層と、ヒートシーラント層 と、該ヒートシーラント層に隣接し前記二軸延伸樹脂層 と前記ヒートシーラント層との間に位置する中間層とを 備え、前記ヒートシーラント層はアンチモンをドーピン グした酸化スズを表面にコーティングした硫酸バリウム 粒子を主剤とする導電性微粉末が熱可塑性樹脂に分散さ れた層であり、前記中間層は密度0.915~0.94 0g/cm³のエチレン-α・オレフィン共重合体30~ 50重量%と、スチレン50~90重量%とブタジエン 10 50~10重量%とのスチレン-ブタジエンブロック共 重合体70~50重量%からなる樹脂組成物により形成 されていることを特徴とする蓋材。

【請求項2】 前記ヒートシーラント層を構成する前記 導電性微粉末と前記熱可塑性樹脂との重量比は、5:5 ~7:3の範囲内であることを特徴とする請求項1に記 載の蓋材。

【請求項3】 前記ヒートシーラント層は、表面抵抗率 が10'~10'Ω/□の範囲内であり、電荷減衰時間 項2に記載の蓋材。

【請求項4】 前記ヒートシーラント層を形成する前記 熱可塑性樹脂は、ポリウレタン樹脂と塩化ビニルー酢酸 ビニル共重合体樹脂との混合樹脂であることを特徴とす る請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の蓋材。

【請求項5】 前記ヒートシーラント層を構成するポリ ウレタン樹脂と塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹脂と の混合比率は75:25~85:15の範囲であること を特徴とする請求項4に記載の蓋材。

【請求項6】 導電性カーボン微粒子を5~30重量% 30 の範囲で含有するポリカーボネートで形成され、複数の エンボス部を備えることを特徴とするキャリアテープ。

【請求項7】 導電性カーボン微粒子を5~30重量% の範囲で含有するポリカーボネート樹脂シートを冷間成 形により成形して前記エンボス部を設けたことを特徴と する請求項6に記載のキャリアテープ。

【請求項8】 複数のエンボス部を備えるキャリアテー プに、該エンボス部を覆うように蓋材を熱融着してなる テーピングにおいて、前記キャリアテーブは請求項6ま たは請求項7に記載のキャリアテープであり、前記蓋材 40 が大きすぎると、電子部品の実装工程における蓋材の剥 は請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の蓋材である ことを特徴とするテーピング。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は蓋材とキャリアテープお よびテーピングに係り、特にポリカーボネート樹脂製の キャリアテープとこれに用いる蓋材、および、これらか らなるテーピングに関する。

ープの各エンボス部に電子部品を収納し、蓋材(カバー テープ)をエンボス部を覆うようにキャリアテープ上に 熱融着して密封したエンボスキャリア型のテービングが 使用されている。このようなエンボスキャリア型のテー ピングに使用されるキャリアテープは、通常、ポリ塩化 ビニル、ポリスチレン、ポリプロピレンのようなシート 成形が容易な材料を用いて形成されている。また、蓋材 は、二軸延伸樹脂フィルムと、このフィルムの一方の面 に形成されたヒートシーラント層を備えている。そし て、収納されている電子部品がキャリアテープのエンボ ス部あるいは蓋材と接触して発生する静電気、および、 蓋材をキャリアテーブから剥離する際に発生する静電気 により、電子部品の劣化、破壊が生じる危険性があるた め、これを防止する手段がキャリアテープ、蓋材に要求

【0003】キャリアテープにおける静電気発生の防止 手段としては、キャリアテープ中に導電性カーボン微粒 子、金属微粒子を練り込んだり塗布することが行われて いる。また、蓋材における静電気発生の防止手段として が1秒以下であることを特徴とする請求項1または請求 20 は、電子部品と直接接触するヒートシーラント層に界面 活性剤等の帯電防止剤、導電性カーボン微粒子、金属微 粒子を練り込んだり塗布することが行われている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の ような従来のエンボスキャリア型のテーピングでは、キ ャリアテープおよび蓋材は含有されている帯電防止剤と しての導電性カーボン微粒子により透明性が極めて低 く、エンボスキャリア型のテーピングに収納されている 電子部品を外部から確認しずらいという問題があった。 【0005】また、界面活性剤を塗布した場合は、蓋材 のヒートシーラント層の表面状態が変化し、ヒートシー ラント層のシール性が不安定となりシール不良の原因と なったり、また、保管中の温度、湿度による静電気拡散 効果の依存性が大きいため、安定した帯電防止効果が得 られないという問題があった。

【0006】さらに、キャリアテープへの蓋材の熱融着 は、エンボスキャリア型のテーピングの輸送、保管中に 蓋材が剥離して電子部品の脱落が生じることがないよう に、所定の強度が要求される。しかし、この熱融着強度 離の際に、キャリアテープが振動して電子部品がキャリ アテープのエンボス部から飛び出す事故が発生するとい う問題があった。したがって、蓋材はキャリアテープに 十分な強度で接着され、かつ電子部品使用時の剥離性が 良好であることが要求され、このため、ヒートシールの 温度、時間等の条件設定が厳しいという問題があった。 【0007】このような問題を解決するものとして、蓋 材を構成する二軸延伸樹脂フィルムとヒートシーラント 層との間に、ポリエチレン、エチレンビニルアセテート 【従来の技術】多数のエンボスが形成されたキャリアテ 50 共重合体、アイオノマー、ポリプロピレンあるいはそれ らの変性物のいずれかのポリオレフィンからなる中間層 を設けた蓋材が提案されている(特開平5-8339 号)。この蓋材は、剥離時に中間層とヒートシーラント 層との層間において剥離可能であるが、中間層とヒート シーラント層との剥離強度(密着力)の調整が容易では ないという問題がある。

【0008】また、キャリアテープとして用いられてい るポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリプロピレンのよ うな樹脂は、樹脂自体の特性から、連続耐熱性に劣り、 これらの樹脂シートを成形して得たキャリアテープを髙 10 温(例えば、60℃程度での船積み状態)に保管した場 合、成形部分(エンボス部)の変形や、送り孔(スプロ ケットホール)のピッチズレ等が発生するという問題が あった。また、キャリアテープの成形に際し、エンボス 部は、一般に上記の樹脂シートの予熱された部分を金型 により形成していた。しかし、この予熱時に樹脂シート の収縮、膨張が生じ、このような収縮、膨張を考慮して 寸法精度の高い送り孔(スプロケットホール)やエンボ ス部を形成するための金型寸法の決定までの工程が極め て煩雑であり、さらに、予熱ムラによる未延伸部分が存 20 在する場合、この部分に穴があく等の問題もあった。

【0009】本発明は、このような事情に鑑みてなされ たものであり、ポリカーボネート樹脂製の耐熱性キャリ アテープと、優れた静電気特性と透明性を有し、かつ上 記キリアテープへの高い接着性と良好な剥離性を兼ね備 えた蓋材と、これらのキャリアテープと蓋材とからなる エンボスキャリア型のテービングを提供することを目的 とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す るために、本発明の蓋材は二軸延伸樹脂層と、ヒートシ ーラント層と、該ヒートシーラント層に隣接し前記二軸 延伸樹脂層と前記ヒートシーラント層との間に位置する 中間層とを備え、前記ヒートシーラント層はアンチモン をドーピングした酸化スズを表面にコーティングした硫 酸バリウム粒子を主剤とする導電性微粉末が熱可塑性樹 脂に分散された層であり、前記中間層は密度0.915 $\sim 0.940 \text{ g/cm}$ のエチレン $-\alpha$ ・オレフィン共重 合体30~50重量%と、スチレン50~90重量%と ブタジエン50~10重量%とのスチレンーブタジエン ブロック共重合体70~50重量%からなる樹脂組成物 により形成されているような構成とした。

【0011】また、本発明のキャリアテープは導電性カ ーボン微粒子を5~30重量%の範囲で含有するポリカ ーボネートで形成され、複数のエンボス部を備えるよう な構成とした。

【0012】さらに、本発明のテーピングは上記キャリ アテープにそのエンボス部を覆うように上記蓋材を熱融 着したような構成とした。

[0013]

【作用】複数のエンボス部を備えるキャリアテープを形 成する樹脂が導電性カーボン微粒子を5~30重量%の 範囲で含有するポリカーボネートであり、これにより、 このキャリアテープに耐熱性と帯電防止特性が付与さ れ、また、蓋材は、二軸延伸樹脂層と、熱可塑性樹脂に 導電性微粉末が分散されたヒートシーラント層と、この ヒートシーラント層に隣接し二軸延伸樹脂層とヒートシ ーラント層との間に位置し、密度0.915~0.94 0g/cm³のエチレン-α・オレフィン共重合体30~ 50重量%と、スチレン50~90重量%とブタジエン 50~10重量%とのスチレンーブタジエンブロック共 重合体70~50重量%からなる樹脂組成物により形成 された中間層とを備え、ヒートシーラント層に含有され た導電性微粉末はアンチモンをドーピングした酸化スズ を表面にコーティングした硫酸バリウム粒子を主剤とす る導電性微粉末であるため、ヒートシーラント層の透明 性を失うことなく蓋材に帯電防止特性を付与し、また中 間層はヒートシーラント層との層間において剥離可能で あるため、ヒートシーラント層とキャリアテープの熱融 着強度に関係なく蓋材の剥離が安定かつ確実に行える。 [0014]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し ながら説明する。

【0015】図1は本発明のキャリアテープの一例を示 す斜視図である。図1において、キャリアテープ11は 所定形状の複数のエンボス部12を配列して備えてお り、エンボス部12の配列の両側にはフランジ部13が 形成されている。また、フランジ部13の一方には、エ ンボス部12の配列方向に沿って送り孔(スプロケット ホール) 14が所定のピッチで形成されている。

【0016】上述のようなキャリアテープ11は、導電 性カーボン微粒子を5~30重量%の範囲で含有するポ リカーボネート樹脂からなるシートを成形して作製する ことができる。ポリカーボネート樹脂は、塩化ビニル樹 脂、ポリスチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂等の従来か らキャリアテーブに使用されていた樹脂に比べて展性変 形域が大きいという特徴がある。したがって、本発明の キャリアテープの成形は、上記の導電性カーボン微粒子 を含有するポリカーボネート樹脂、特に融点が150℃ 以上のポリカーボネート樹脂を用いたシートを、予熱工 程を含まない成形方法、例えば、冷間成形法により行う ことができる。この場合、金型はコア型とキャビティ型 よりなり、金型温度は50~200℃の範囲で調温し、 成形金型の次の工程で成形品冷却型を設置することが望 ましい。本発明のキャリアテープに使用するボリカーボ ネート樹脂の融点が150℃未満の場合、連続耐熱性が 不十分となり、50℃以上に長期間保管されると、反 り、応力緩和による変形、送り孔(スプロケットホー ル)のピッチの変化を生じることがあり好ましくない。

50 この冷間成形法を採用することによって、樹脂シートを

予熱する必要がなく、直接金型にセットしてエンボス部 を形成することができる。したがって、従来、予熱時の 樹脂シートの収縮、膨張を考慮して金型寸法を決定して いた工程が不要となり、また、形成されたエンボス部は 寸法精度の安定性が極めて高いものとなる。さらに、本 発明のキャリアテープは、ポリカーボネート樹脂を使用 しているため耐熱性が高く、また、含有する導電性カー ボン微粒子によって帯電防止特性が付与されている。使 用する導電性カーボン微粒子は、平均粒径が0.01~ 0. 5 μ m 程度のものが好ましい。

【0017】上述のような本発明のキャリアテープ11 において、エンボス部12の形状、寸法は、エンボス部 12に収容する物品の形状等に応じて適宜設定すること ができる。また、キャリアテープ11の肉厚は、通常、 100~600μmの範囲とすることができる。 さら に、送り孔(スプロケットホール)14の直径およびピ ッチは、任意に設定することができる。また、図示例で は、送り孔(スプロケットホール)14は一方のフラン ジ13の形成されているが、両方のフランジ13に送り 孔(スプロケットホール) 14を形成してもよく、ある 20 いは、フランジ13に送り孔 (スプロケットホール)を 備えていないものであってもよい。

【0018】図2は本発明の蓋材の概略断面図である。 図2において、蓋材21は二軸延伸樹脂層22と、接着 剤層23、接着層24を介して二軸延伸樹脂層22に順 に積層された中間層25とヒートシーラント層26とを 備えている。

【0019】二軸延伸樹脂層22は、蓋材21を上述の ような本発明のキャリアテーブに熱融着する際の加熱手 段からの熱に耐え、シワが発生しないことが要求され、 また、蓋材全体に適度な腰を与え、蓋材の巻き取り適性 や熱融着時の機械適性を良好にする作用をなすものであ る。とのような二軸延伸樹脂層22は、ポリエチレンテ レフタレート(PET)等のポリエステル樹脂、ポリプ ロピレン等のポリオレフィン樹脂、ナイロン等のポリア ミド樹脂等の二軸延伸フィルムで形成することができ る。二軸延伸樹脂層22の厚さは、蓋材の使用目的に応 じて適宜設定することができ、例えば6~50 µm程度 とすることができる。

【0020】との二軸延伸樹脂層22と中間層25との 40 間に形成された接着層24により、ヒートシールを行う 際に熱および圧力が均一にかかるようにすることができ る。接着層24としては、ポリエチレン、ポリエチレン ビニルアセテート共重合体、アイオノマー、ポリプロビ レン、あるいは、これらの変性物等のいずれかのポリオ レフィンにより形成することができ、厚さは10~60 μm程度が好ましい。接着層24の厚さが10μm未満 であるとクッション機能が悪く、また60μmを超える とヒートシール性が低下する。接着剤層23は二軸延伸

るためのものであり、イソシアネート系、イミン系、ウ レタン系等の接着剤を使用することができる。また、二

軸延伸樹脂層22の接着剤層23が形成される面に、必 要に応じて予めコロナ処理、プラズマ処理、サンドブラ スト処理等の表面処理を施して、接着剤層23との接着

性を髙めてもよい。

【0021】接着層24は、接着剤層23を介して二軸 延伸樹脂フィルム上に塗布あるいは押出し成形すること ができ、この接着層24上に中間層25をドライラミネ 10 ーションあるいは押し出しラミネーションすることがで きる。

【0022】尚、接着層24を形成せずに、二軸延伸樹 脂層22と中間層25とを直接、接着剤層3により接着 して積層することもできる。この場合も、接着剤層23 としてイソシアネート系、イミン系、ウレタン系等の接 着剤を使用することができる。また、二軸延伸樹脂層2 2の接着剤層23が形成される面に、必要に応じて予め コロナ処理、プラズマ処理、サンドブラスト処理等の表 面処理を施すことができる。

【0023】中間層25は、密度0.915~0.94 $0 g / cm^3$ のエチレン $-\alpha \cdot オレフィン共重合体30~$ 50重量%と、スチレン50~90重量%とブタジエン 50~10重量%とのスチレン-ブタジエンブロック共 重合体70~50重量%がらなる樹脂組成物により形成 される。中間層25の形成に使用するエチレン-α・オ レフィン共重合体は、エチレンと、例えば、ブテン、ペ ンテン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン、4-メチルベ ンテン・1等との共重合体等である。このようなエチレ ンーα・オレフィン共重合体の密度が0.915g/cm 30 3 未満、あるいは0.940g/cm3 を超える場合、ス チレン-ブタジエンブロック共重合体との組み合わせに よる中間層25の成膜性が低下してしまい好ましくな 64

【0024】また、中間層25の形成に使用するスチレ ン-ブタジエンブロック共重合体を構成するスチレン量 が50重量%未満であるとフィルムの粘着性が増して取 り扱いが難しくなり、また90重量%を超えると低温で のヒートシーラント層26との密着性が悪くなり好まし くない。

【0025】そして、中間層25におけるエチレン-α ・オレフィン共重合体とスチレンーブタジエンブロック 共重合体との混合比は、ヒートシーラント層26の組成 が一定の場合、ポリカーボネート樹脂からなるキャリア テープに蓋材21を熱融着した後に剥離する際の剥離強 度、および、蓋材21の透明性に大きく影響を与える。 エチレンーα・オレフィン共重合体量が30重量%未 満、スチレンーブタジエンブロック共重合体が70重量 %を超える場合、中間層25の成膜性が低くなり、ま た、中間層25の透明性も低下し、後述するヒートシー 樹脂層22と接着層24とのラミネート強度を向上させ 50 ラント層26を形成した際の蓋材21の透明性が悪くな

きる。

る。さらに、中間層25とヒートシーラント層26との 密着力は、スチレンーブタジエンブロック共重合体によ って発現し、エチレン-α・オレフィン共重合体は密着 疎外剤として機能しているものと推測され、上記のよう にスチレン-ブタジエンブロック共重合体量が70重量 %を超えると、中間層25とヒートシーラント層26と の密着力が大きすぎ、蓋材の剥離強度が後述する適性な 強度を超えてしまい好ましくない。一方、エチレン-α ・オレフィン共重合体量が50重量%を超え、スチレン ブタジエンブロック共重合体が50重量%未満である 場合、中間層25とヒートシーラント層26との密着力 が小さすぎ、蓋材の剥離強度が適正な強度を下回り好ま しくない。そして、このように中間層25のエチレンα・オレフィン共重合体量が50重量%を超えるような 状態で適正な剥離強度を得るためにヒートシーラント層 26の組成を変化させた場合、後述するように蓋材21 の透明性を低下させることになり好ましくない。

【0026】上述の中間層25の厚さは、通常10~6 0μm程度が好ましい。中間層の厚さが10μm未満の 場合、成膜性が悪く、また60μmを超えると蓋材21 の熱融着性が悪くなる。

【0027】また、本発明の蓋材21は、中間層25の 成膜精度を向上させるために、中間層25を多層構造と することができ、この場合、ヒートシーラント層26に 接する層は、密度0.915~0.940g/cm³のエ チレン-α・オレフィン共重合体30~50重量%と、 スチレン50~90重量%とブタジエン50~10重量 %とのスチレン-ブタジエンブロック共重合体70~5 0重量%からなる樹脂組成物から形成される必要があ

【0028】図3は、中間層を2層構造とした本発明の 蓋材の例を示す概略断面図であり、中間層25は第1樹 脂層25aと第2樹脂層25bとから構成されている。 この場合、第1樹脂層25aは、密度0.915~0. 940g/cm³のエチレン-α・オレフィン共重合体で 形成される。そして、ヒートシーラント層26に接する 第2樹脂層25bは、密度0.915~0.940g/ cm のエチレン $-\alpha$ ・オレフィン共重合体 $30\sim50$ 重 量%と、スチレン50~90重量%とブタジエン50~ 10重量%とのスチレン-ブタジエンブロック共重合体 40 70~50重量%からなる樹脂組成物により形成され る。このような第1樹脂層25aおよび第2樹脂層25 bの厚さは、それぞれ5~30μm程度とすることがで

【0029】図4は、中間層を3層構造とした本発明の 蓋材の例を示す概略断面図であり、中間層25は第1樹 脂層25a、第2樹脂層25bおよび第1樹脂層25a と第2樹脂層25bとの間に設けられた第3樹脂層25 cとから構成されている。この場合、第1樹脂層25a

α・オレフィン共重合体で形成される。また、ヒートシ ーラント層26に接する第2樹脂層25bは、密度0. $915\sim0.940$ g/cm³ のエチレン $-\alpha$ ・オレフィ ン共重合体30~50重量%と、スチレン50~90重 量%とブタジエン50~10重量%とのスチレンーブタ ジエンブロック共重合体70~50重量%からなる樹脂 組成物により形成される。そして、第3樹脂層25c は、第2樹脂層25bよりもエチレン-α・オレフィン 共重合体の混合比率が大きい層である。このような第1

【0030】上述のような中間層25は、ドライラミネ ーション法あるいは押し出しラミネーション法により形 成することができる。また、中間層25はインフレーシ ョン法、Tダイ法等の通常のフィルム成膜法により形成 することができる。

樹脂層25a、第2樹脂層25bおよび第3樹脂層25

cの厚さは、それぞれ3~20μm程度とすることがで

【0031】本発明の蓋材21が上記のような中間層2 5を具備することにより、ポリカーボネート樹脂製のキ 20 ャリアテープに熱融着された蓋材21を剥離する際、中 間層25とヒートシーラント層26との層間において剥 離が生じる。との場合の剥離強度は、後述するヒートシ ーラント層26とポリカーボネート樹脂製のキャリアテ ープとの熱融着強度よりも弱いものであり、100~8 00g/15mmの範囲であることが好ましい。剥離強度が 100g/15mm未満になると、蓋材を熱融着した後の容 器を移送する際に、中間層25とヒートシーラント層2 6との層間において剥離が生じ、内容物が脱落する危険 性がある。また、剥離強度が800g/15mmを超える と、蓋材の剥離の際にポリカーボネート樹脂製のキャリ アテーブが振動して内容物が飛び出すおそれがあり好ま しくない。尚、上記の剥離強度は、23℃、40%RH 雰囲気下における180°剥離(剥離速度=300 mm/ 分)の値である。

【0032】したがって、蓋材21は、ヒートシーラン ト層26によるポリカーボネート樹脂製のキャリアテー プへの熱融着強度を充分髙くして熱融着したうえで、ポ リカーボネート樹脂製のキャリアテープから確実に剥離 することができる。

【0033】本発明の蓋材21を構成するヒートシーラ ント層26は、アンチモンをドーピングした酸化スズを 表面にコーティングした硫酸バリウム粒子を主剤とする 導電性微粉末が熱可塑性樹脂に分散された層である。

【0034】ヒートシーラント層26に用いる熱可塑性 樹脂は、ポリウレタン樹脂と塩化ビニルー酢酸ビニル共 重合体樹脂との混合樹脂が好ましく、混合比率は75: 25~85:15の範囲とすることが好ましい。ポリウ レタン樹脂の量が上記の混合比率よりも少ない場合、混 合樹脂組成物の粘度が増大してヒートシーラント層の塗 は、密度0.915~0.940g/cm³のエチレンー 50 布形成が困難になり、また、上記の中間層25との密着

力が大きすぎ、剥離強度が上記の適正剥離強度(100 ~800g/15mm) を上回り好ましくない。一方、ポリ ウレタン樹脂の量が上記の混合比率よりも多い場合、剥 離強度が上記の適正剥離強度(100~800g/15m m) を下回ることになり好ましくない。上記のポリウレ タン樹脂としては、日本ポリウレタン工業(株)製ニッ ポラン5120、荒川化学(株)製KL494等が挙げ られる。また、塩化ビニル酢酸ビニル共重合体樹脂とし ては、ユニオンカーバイド社製ビニライトVAGH、ビ ニライトVACH、ピニライトVACA等が挙げられ る。

【0035】ヒートシーラント層26に含有させる導電 性微粉末として、アンチモンをドーピングした酸化スズ を表面にコーティングした硫酸バリウム粒子を主剤とす る導電性微粉末を使用したのは以下の理由による。一般 の酸化スズ系導電性微粉末は、酸化スズ分子の酸素原子 をアンチモン原子にイオンドーピング法により置き換え た単体粉末である。このため、粒子径は0. 15μm以 下であり、ヒートシーラント層の透明性の点では有利で 与するためには導電性微粉末同士の接触を増加させなけ ればならず、ヒートシーラント層中の導電性微粉末の添 加量を多くする必要があるが、アンチモンをドーピング した酸化スズは比較的高価であるため、蓋材の製造コス トの増大を来すことになる。これに対して、硫酸バリウ ム粒子に上記の酸化スズをコーティングしたものでは、 粒子径が0.15~1.5 μmと大きく、その分、ヒー トシーラント層に十分な導電性を付与するための導電性 微粉末の添加量が少なくてすみ、かつ、導電性微粉末の コストも安価であるため、蓋材の製造コストの低減が可 30 能であるという利点がある。

【0036】とのように本発明のヒートシーラント層2 6に使用する導電性微粉末は、平均粒径が一次粒子とし τ 0. 15~1. 5 μ m程度のものであり、ヒートシー ラント層26における導電性微粉末と熱可塑性樹脂との 重量比は、5:5~7:3の範囲内であることが好まし い。導電性微粉末の量が上記の範囲よりも多くなると、 ヒートシーラント層の透明性が悪くなり、また、剥離強 度が上記の適正剥離強度(100~800g/15mm)を 範囲よりも少ないと、剥離強度が上記の適正剥離強度 (100~1200g/15mm)を下回り、かつ、後述す る表面抵抗率および電荷減衰時間が得られないことにな

【0037】尚、ヒートシーラント層26の厚さは0. $5\sim 5\mu m$ 、特に $0.8\sim 2\mu m$ の範囲が好ましい。 【0038】とのようなヒートシーラント層26は、そ の表面抵抗率が22℃、40%RH下において10°~ 10° Ω/□の範囲内であり、また、23±5°C、12 ±3%RH下において、5000Vから99%減衰する 50 よりも小さいものとなっている。次に、蓋材21をキャ

までに要する電荷減衰時間が1秒以下であり、優れた静 電気特性を有する。上記の表面低効率が10°Ω/□を 超えると、静電気拡散効果が極端に悪くなり、電子部品 を静電気破壊から保護することが困難になり、また、1 0' Ω/□未満になると、外部から蓋材を介して電子部 品に電気が通電する可能性があり、電子部品が電気的に 破壊される危険性がある。一方、静電気により発生する 電荷の拡散速度の目安である電荷減衰時間が1秒を超え る場合、静電気拡散効果が極端に悪くなり、電子部品を 静電気破壊から保護することが困難になる。尚、上記の 表面抵抗率および電荷減衰時間は、米国の軍規格である MIL-B-81705Cに準拠して測定することがで きる。

【0039】ヒートシーラント層26には、必要に応じ て分散安定剤、界面活性剤、ブロッキング防止剤等の添 加剤を含有させることができる。

【0040】このようなヒートシーラント層26は、中 間層25上にエアドクターコート法、ブレードコート 法、ナイフコート法、ロッドコート法、ダイレクトロー ある。しかし、ヒートシーラント層に十分な導電性を付 20 ルコート法、リバースロールコート法、グラビアコート 法、スライドコート法、スロットオリフィルコート法等 のコーティング方法により塗布形成することができる。 【0041】上述のような本発明の蓋材は、全光線透過 率が70%以上、ヘーズ値が75%以下となるような透 明性を有している。したがって、ポリカーボネート樹脂 からなるキャリアテープのエンボス部に内容物を充填 し、蓋材21を熱融着して密封した後、目視により内容 物の有無、充填状態を検査、確認することができる。 【0042】そして、本発明の蓋材21は中間層25と ヒートシーラント層26との層間において剥離が生じる ので、ポリカーボネート樹脂からなるキャリアテープへ の熱融着条件に左右されることなく安定した剥離性能を 有する。

【0043】次に、本発明のエンボスキャリア型のテー ピングの一例を図5および図6に示して説明し、このテ ーピングを例に本発明の蓋材における上述にような層間 剥離を図7を参照して説明する。図5および図6には、 例えば、図1に示されるようなエンボス部12を備えた キャリアテープ11に、図2に示されるような蓋材21 上回り好ましくない。一方、導電性微粉末の量が上記の 40 が熱融着されて構成された本発明のエンボスキャリア型 のテーピング1が示されている。このテーピング1で は、キャリアテープ11の送り孔(スプロケットホー ル) 14を塞がないようにキャリアテープ11上に蓋材 21を重ねた後、エンボス部12の両端部に所定の幅で ライン状に熱融着が行われている。図示例では、ライン 状の熱融着部分Hを斜線部で示してある。この状態で、 蓋材21の中間層25とヒートシーラント層26との密 着強度は100~800g/15mmの範囲であり、ヒート シーラント層26とキャリアテープ11との熱融着強度

リアテープ11から剥離すると、ライン状の熱融着部分 Hにおいては、ヒートシーラント層26はキャリアテー プ11に熱融着されたままであり、中間層25とヒート シーラント層26との層間で剥離が生じる。したがっ て、蓋材21はヒートシーラント層26のうちライン状 の熱融着部分Hをキャリアテープ上に残した状態で剥離 される。すなわち、本発明の蓋材21は、キャリアテー プ11に対する高い熱融着性と、剥離時の容易な剥離性 という、相反する特性を兼ね備えている。

【0044】次に、具体的な実施例を示して本発明を更 10 性微粉末を準備した。 に詳細に説明する。

(実施例) 二軸延伸樹脂層として、二軸延伸ポリエチレ ンテレフタレート (PET) フィルム (東洋紡績(株) 製 エスペット6140、厚さ12μm、コロナ処理 品)を準備した。

【0045】また、接着剤層用として、ドライラミネー ト用のイソシアネート系二液硬化型接着剤(武田薬品工 業(株)製 タケネートA50、タケラックA515) を準備した。

- α・オレフィン共重合体として下記の線状低密度ポリ エチレン(L・LDPE)、およびスチレン50~90 重量%とブタジエン50~10重量%とのスチレン-ブ タジエンブロック (S·B) 共重合体として下記のS· B共重合体を準備し、インフレーション法により単層フ ィルムを得た。

【0047】L·LDPE:三井石油化学工業(株)製 ウルトゼックス3550A

密度=0.925g/cm

S·B共重合体: 旭化成工業(株) 製アサフレックス8

また、ヒートシーラント層を形成するために、下記のポ リウレタン樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹 脂、およびアンチモンをドーピングした酸化スズを表面 にコーティングした硫酸バリウム粒子を主剤とする導電

【0048】ポリウレタン樹脂:日本ポリウレタン工業 (株) 製 ニッポラン5120

塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹脂: ユニオンカーバ イド(株)製ビニライトVAGH

導電性微粉末:三井金属鉱業(株)製 パストランIV 平均粒径=0.3μm

次に、このような各材料を用いて、先ず、PETフィル ムに形成した接着剤層上に、下記の表1に示されるL・ LDPEとS・B共重合体の混合条件で作製された中間 【0046】次に、中間層を形成するために、エチレン 20 層(厚さ30µm)をドライラミネーションさせ、PE T/接着剤層/中間層のフィルムを得た。その後、中間 層上に下記の表 1 に示される組成のヒートシーラント層 (厚さ2 µm)をグラビアリバース法にて形成し、蓋材 (試料1~13)を作成した。

[0049]

【表1】

表 1

	中間	層の組成	ヒートシーラント層の組成				
畫 材	L.LDPB	S·B 共重合体	ポリウレタン	塩酢ビ 共重合体	導電性 微粉末		
試料1 試料2 試料3 試料4 試料5	4 0 4 0 4 0 4 0	6 0 6 0 6 0 6 0	7 9 7 9 7 9 7 5 8 5	2 0 2 0 2 0 2 5 1 5	1 5 0 2 2 0 1 0 0 1 5 0 1 5 0		
試料 6 試料 7	5 0 3 0	5 0 7 0	7 9 7 9	2 0 2 0	150 150		
試料 8 試料 9 試料 1 0 試料 1 1 試料 1 2	4 0 4 0 4 0 4 0 7 0 2 0	6 0 6 0 6 0 6 0 3 0 8 0	7 9 7 9 7 0 9 0 7 9 7 9	2 0 2 0 3 0 1 0 2 0 2 0	2 4 0 9 5 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0		
比較 試料 1	4 0	6 0	7 5	2 5	300		

*表1中の数値は重量部を示す。

*塩酢ビ共重合体:塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体を示す。

また、ヒートシーラント層に含有させる導電性微粉末と して下記の導電性カーボン微粒子を使用した他は、上記 表1の試料1と同様にして比較試料1を作成した。

【0050】導電性カーボン微粒子:大泰化工(株)製 プリンテックスXE2

平均粒径=0.4 µ m

次に、上記の各蓋材(試料1~13、比較試料1)につ いて、ヘーズ度、全光線透過率、表面抵抗率、電荷減衰 40 (剥離強度の測定条件)23℃、40%RH下におい 時間を下記の条件で測定した。また、導電性カーボン微 粒子(平均粒径0.03 µm)を含有するポリカーボネ ート樹脂基材 (バイエル (株) 製 マイクロホールKL 3-1011) に上記の各蓋材をヒートシールバーを用 いて180℃、0.5秒、3.0 kgf/cm² の条件で熱 融着し、その後、下記の条件で剥離強度を測定した。

(ヘーズ度および全光線透過率の測定条件)スガ試験機 (株) 製カラーコンピューターSM-5SCにて測定した。

(表面抵抗率の測定条件) 22℃、40% RH下におい て、三菱油化(株)製ハイレスタIPにて測定した。 (電荷減衰時間の測定条件) 23±5℃、12±3%R

H下において、5000Vから99%減衰するまでに要 する時間を、MIL-B-81705Cに準拠して、E TS社(Electro-Tech Systems, Inc)製のSTATIC DECAY METER-406C にて測定した。

て、東洋ボールドウィン(株)製テンシロン万能試験機 HTH-100 にて測定した。 (剥離速度 = 300 mm/分、1 80°剥離)

各蓋材に関する上記項目の測定結果と剥離形態を下記の 表2に示した。

[0051]

【表2】

蓋 材	ヘーズ度 (%)	全光線透過率(%)	表面抵抗率 (Ω)	電荷減衰時間	剥離強度 (g 15mm)	剥離形態
				(秒)		
試料1	4 0	9 0	10 •	0. 1	4 0 0	層間剥離
試料2	7 2	7 6	104	0.1	750	層間剥離
試料3	20	9 2	10°	0.1	120	層間刺離
試料4	4 0	90	10 8	0.1	300	層間刺離
試料 5	4 0	90	10'	0.1	800	層間剥離
試料 6	4 5	7 6	10	0.1	250	層間刺離
試料7	3 5	9 0	10 *	0.1	750	層間剥離
試料8	8 0	8 0	105	0.1	900	層間剥離
試料 9	3 0	9 2	1 0 10	1. 2	5 0	層間剥離
試料10	4 0	8 8	10*	0.1	9 0	層間剥離
試料11	4 0	8 8	10°	0.1	820	層間剥離
試料12	3 0	9 1	10*	0.1	9 0	層間剥離
試料13	8 0	7 4	104	0.1	800	層間剥離・
比較試	8 5	5	104	0.1	600	層間剥離
料 1						

* 剥離形態…層間剥離:中間層とヒートシーラント層との界面で剥離が生 じ、基材にヒートシーラント層が残る形態。

表2に示されるように、試料1~7は良好な透明性と静電気特性を備え、かつ適度の剥離強度で中間層とヒートシーラント層との層間で剥離が生じた。

【0052】一方、試料8はヒートシーラント層の導電 性微粉末の含有量がやや多く、逆に試料9は導電性微粉 末の含有量がやや少ないため、試料8はヘーズ度が75 %を超え透明性が不十分であり、また、試料9は剥離強 度が適正強度を下回り、さらに、表面抵抗率が101°Ω /□以上、電荷減衰時間が1秒を超え、電気特性も低下 していた。また、試料10はヒートシーラント層のポリ ウレタン樹脂量がやや多く、逆に試料11はポリウレタ ン樹脂量がやや少ないため、試料10は適正剥離強度を 下回り、試料11はシーラントインキの粘度が高く、コ ーティング操作性が悪かった。さらに、試料12は中間 層のL・LDPEがやや多いため、適正剥離強度を下回 り、また、S·B共重合体の成膜時にスチレンのゲル化 でL・LDPEとの相溶性が悪くなり、穴あきが発生し ていた。一方、試料13はL・LDPEがやや少ないた め、ヘーズ度が75%を超え透明性が悪くなっていた。

【0053】また、比較試料1はヘーズ度、全光線透過 50 ボス部を覆うように上記キャリアテープに蓋材を熱融着

率ともに不十分であり、透明性の低いものであった。 【0054】

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば複 数のエンボス部を備えるキャリアテープが導電性カーボ ン微粒子を5~30重量%の範囲で含有するポリカーボ ネートで形成されているので、キャリアテープは良好な 帯電防止特性を具備し、耐熱性に優れ寸法精度の安定性 が高く、また、蓋材を構成するヒートシーラント層は、 アンチモンをドーピングした酸化スズを表面にコーティ 40 ングした硫酸バリウム粒子を主剤とする導電性微粉末が 熱可塑性樹脂に分散された層であり、このヒートシーラ ント層により蓋材は透明性を保持しながら良好な帯電防 止特性を有し、また、ヒートシーラント層に隣接し二軸 延伸樹脂層とヒートシーラント層との間に位置する中間 層は、密度0.915~0.940g/cm3のエチレン - α・オレフィン共重合体30~50重量%と、スチレ ン50~90重量%とブタジエン50~10重量%との スチレン-ブタジエンブロック共重合体70~50重量 %からなる樹脂組成物により形成されているため、エン

して形成したテーピングにおいて、蓋材を剥離する際に 中間層とヒートシーラント層の層間で剥離が生じ、これ により、ヒートシーラント層の高い接着性を維持したま ま、良好な剥離性を得ることができ、ポリカーボネート 樹脂製のキャリアテープと蓋材との熱融着条件の設定が 容易となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のキャリアテープの一例を示す斜視図で ある。

【図2】本発明の蓋材の概略断面図である。

【図3】本発明の蓋材の他の例を示す概略断面図であ る。

【図4】本発明の蓋材の他の例を示す概略断面図であ

【図5】本発明のテーピングの一例を示す斜視図であ る。

【図6】図5のVI-VI線における断面図である。

*【図7】キャリアテープから蓋材を剥離した状態を示す 図6相当図である。

【符号の説明】

1…テーピング

11…キャリアテーブ

12…エンボス部

13…フランジ

14…送り孔(スプロケットホール)

2 1 …蓋材

10 22…二軸延伸樹脂層

23…接着剤層

2 4 …接着層

25…中間層

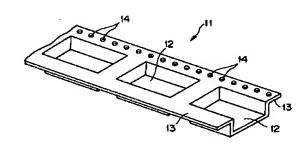
25 a … 第 1 樹脂層

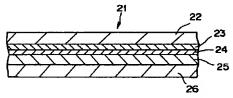
25b…第2樹脂層

25c…第3樹脂層

26…ヒートシーラント層

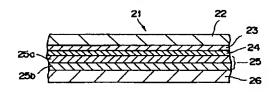
【図1】



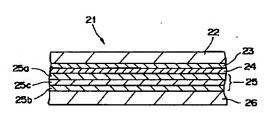


【図2】

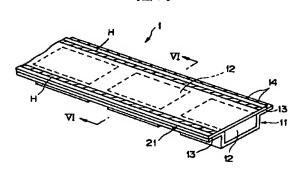
【図3】



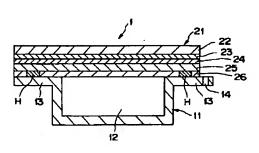
【図4】



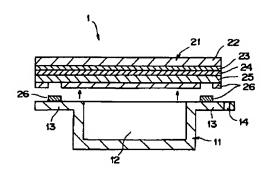
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの結	去字
-----------	----

(51)Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
B 3 2 B	27/30			B 3 2 B	27/30	В	
	27/32	103			27/32	103	
B 6 5 D	63/10			B65D	63/10	M	
	73/02				73/02	В	
	85/86			C 0 8 L	23/08	LCN	
C 0 8 L	23/08	LCN			53/02	LLY	
	53/02	LLY	0333 3E	B65D	85/38	N	

•